

告知板

●第9回ニューガラスフォーラムセミナー

日時：昭和62年4月14日（火）13：00～16：30

場所：新橋住友ビル 1階 大会議室

テーマ：ニューガラスの安定性・不安定性

(1)総説

東京工業大学工学部

教授 山根 正之氏

(2)ニューガラスの薄膜化

松下電気産業㈱中央研究所

材料科学研究室長 和佐 清孝氏

(3)ニューガラスの化学的挙動

大阪工業技術試験所

ガラス物性研究室長 寺井 良平氏

<Books and Articles>

●ニューガラスフォーラムの活動状況

セラミックス、21巻11号、p.1030～1034（昭和61年11月）

●座談会：期待高まるニューガラス（併載記事：ニューガラス開発最前線）

通産新報、昭和62年1月5日号、p.10～12
通商産業省窯業建材課 和田課長、大阪府立大学 南教授（ニューガラス米国調査団団長）、金井世話人（旭硝子）、中川HOYA技術管理部長による座談会。

併載記事として旭硝子、日本電気硝子、松下電器産業、HOYA、住友電気工業各社の研究開発状況の紹介がある。

●<特集>10大先端ビジネスの新生役：ニューガラス

週刊ダイヤモンド、昭和62年1月10日号、p.35～36、38

●<特集>世界をリードする日本の電子材料：電子材料としてのニューガラス

電波新聞、昭和昭和62年1月14日号

